Математическое моделирование электро-физических характеристик ППП и элементов ИМС

<u>элементы ИМС</u>



Диод на основе р-п перехода



Диод Шоттки





Резонансно-туннельный диод

<u>элементы ИМС</u>



Биполярный транзистор



Полевой транзистор с изолировнным затвором





Полевой транзистор с управляющим p-n переходом

Полевой транзистор с горизонтальной диффузией ³

<u>полупроводниковые приооры и</u>



Биполярный транзистор с изолированным затвором



Вертикальный полевой транзистор

полупроводниковые приборы и





Гетеробиполярный транзистор

	S n+ GaAs	G	D n+ GaAs
		i- AlGaAs Spacer	Si δ-doping
		i-Channel	
_		Spacer i- AlGaAs	Si δ-doping
		Buffer S.I. Substrate	

Транзистор с высокой подвижностью электронов



Полевой транзистор на основе графена

<u>полупроводниковые приооры и</u> элементы ИМС







Лазер



Элемент солнечной батареи

До 80-х годов XX века наиболее распространенным методом являлся метод разделения прибора на ряд областей квазинейтрального и объемного заряда с выделением в них доминирующего физического процесса.





Идеализированная модель биполярного транзистора

Недостатками такого подхода являлись:

- -идеализированное распределение примеси с ортогональными p-n переходами;
- -задание средних значений электро-физических параметров в квазинейтральных областях, отсутствие или приблизительный учет изменения положения границ выделяемых областей при изменении уровня инжекции;
- -ограничения на топологию устройства;
- -отсутствие учета большого количества физических эффектов (сильного легирования, кинетических и др.)

Большей универсальностью пользуется подход в котором Фундаментальная система уравнения (ФСУ) для полупроводника решается методами конечных разностей или методами конечных элементов без выделения характерных областей, единообразно для всей полупроводниковой структуры. Значительный прогресс в развитии численных методов для многомерных подходов обеспечил широкое внедрение такого подхода в этап разработки полупроводниковых приборов и элементов ИМС.



Двумерная модель биполярного транзистора

$$\varepsilon \cdot \varepsilon_0 \Delta V = -q(p - n - C_A + C_D)$$

Здесь V, p, n - потенциал, концентрации дырок и электронов, C_A, C_D – концентрации ионизированной акцепторной и донорной примесей; є – относительная диэлектрическая проницаемость;

ε₀ – абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума.

$$\frac{\partial p}{\partial t} + \frac{1}{q} div J_p = -R_p$$
$$\frac{\partial n}{\partial t} - \frac{1}{q} div J_n = -R_n$$

Jn, Jp – плотности электронного и дырочного токов; R_n, R_p – суммарные скорости рекомбинации для дырок и электронов.

$$J_n = q D_n \nabla n - q n \mu_n E_n = \mu_n n \nabla E_{F_n} = -q \mu_n n \nabla \varphi_n$$

$$J_p = -qD_p\nabla p + qp\mu_pE_p = \mu_pp\nabla E_{F_p} = -q\mu_pp\nabla \varphi_p$$

 E_p, E_n – напряженности квазиэлектрического поля для дырок и электронов; μ_p, μ_n – коэффициенты подвижности для дырок и электронов; E_{Fp}, E_{Fn} – уровни энергии Ферми относительно уровня вакуума; ϕ_p, ϕ_n – квазипотенциалы Ферми для электронов и дырок.

Уравнение Пуассона

$$\varepsilon \cdot \varepsilon_0 \Delta V = -q(p - n - C_A + C_D)$$

Уравнение Пуассона является средством для расчёта E, V. Оно является следствием одного из четырех обобщенных уравнений Максвелла:

div
$$\mathbf{D} = \rho$$
, div ($\varepsilon \varepsilon_0 \mathbf{E}$) = ρ

Пренебрегая магнитным полем и связывая потенциал V(x, y, z, t) с вектором напряженности электрического поля:

$$\mathbf{E} = -\operatorname{grad} V = -\nabla V$$

Получено:

$$\operatorname{div}\left(\operatorname{ee}_{0}\operatorname{grad}V\right)=-\rho$$

Обозначив объемную плотность заряда:

$$\rho = q \left(p - n + C_{\rm D} - C_{\rm A} \right)$$

получено искомое уравнение Пуассона

div grad
$$V = -\frac{q}{\epsilon\epsilon_0}(p-n+C_D-C_A)$$

Уравнение непрерывности

Рассматривается полупроводниковая структура с концентрациями C_A , C_D , n, p, заполняющая некоторый объем V и ограниченная замкнутой поверхностью S. Предположим, что в объеме V, где протекают потоки электронов и дырок с плотностями J_n , J_p происходит рекомбинация частиц со скоростью R(n, p). Число электронов, покидающих произвольный объем V_l , ограниченный поверхностью S_1 (в общем объеме V) за единицу времени, равно

 $\int \mathbf{J}_n \mathbf{n} \mathrm{d}\sigma/q$

n - единичный вектор внешней нормали к поверхности.

Число электронов, исчезающих из объема V₁ вследствие рекомбинации за единицу времени, равно

В то же время изменение числа электронов в объеме \boldsymbol{V}_1 за единицу времени определяется величиной

$$\frac{\partial}{\partial t} \int_{V_{t}} n \, \mathrm{d}V$$
14

Тогда уравнение баланса общего числа электронов (дырок) за единицу времени в объеме V₁

$$-\int_{S_{i}} (\mathbf{J}_{n}\mathbf{n}) \frac{\mathrm{d}\sigma}{q} - \int_{V_{i}} R \,\mathrm{d}V = \int_{V_{i}} \frac{\partial n}{\partial t} \,\mathrm{d}V.$$
$$-\int_{S_{i}} (\mathbf{J}_{p}\mathbf{n}) \frac{\mathrm{d}\sigma}{q} - \int_{V_{i}} R \,\mathrm{d}v = \int_{V_{i}} \frac{\partial p}{\partial t} \,\mathrm{d}V.$$

Данные уравнения выражают законы сохранения числа электронов и дырок в объеме V₁, отрицательного и положительного зарядов, а также плотностей электронного и дырочного токов.

Используя формулу Остроградского - Гаусса, возможно преобразовать поверхностные интегралы в объемные:

$$\int_{V_t} \left(\operatorname{div} \mathbf{J}_n - qR - q \frac{\partial n}{\partial t} \right) \mathrm{d}V = 0,$$

$$\int_{V_t} \left(\operatorname{div} \mathbf{J}_p + qR + q \frac{\partial p}{\partial t} \right) \mathrm{d}V = 0.$$

Ввиду произвольности выбранного объема V₁ следуют уравнения непрерывности.

Кинетические уравнения переноса носителей заряда

В общем виде векторы плотностей электронного и дырочного токов определяются концентрацией и средней дрейфовой скоростью частиц:

$$\mathbf{J}_n = -qn\mathbf{v}_n, \quad \mathbf{J}_p = qp\mathbf{v}_p.$$

Главной проблемой описания кинетических явлений переноса носителей заряда в полупроводнике является выявление связи средних скоростей носителей с концентрацией и напряженностью электрического поля.

В качестве базовой «квазиклассической» модели переноса носителей заряда принимается модель, основанная на следующих допущениях:

 свободные носители заряда в полупроводниковой структуре можно рассматривать как точечные частицы в фазовом пространстве координат и моментов. Квантовые эффекты учитываются косвенно в эффективной массе;
 количество носителей заряда в структуре достаточно велико, поэтому правомочно использование аппарата статистического анализа;

3) носители заряда в структуре можно считать практически не взаимодействующими, т. е. функцию распределения нескольких частиц можно записать как произведение отдельных функций распределения.

Кинетическое уравнение Больцмана

Для описания кинетических явлений в полупроводнике, обусловленных движением носителей заряда при наличии внешних и внутренних полей, градиента температур используют кинетическое уравнение Больцмана.

Поскольку полное число состояний в полупроводнике – величина постоянная, полная производная по времени от функций распределения частиц по состояниям f(x, k, t) [в пространстве семи измерений: координат x (x, y, z), моментов k (k_x , k_y , k_z) и времени t] равна нулю df/dt=0. Дифференцируя f(x,k,t) по времени получено:

$$\frac{\partial f_{n,p}}{\partial t} + \operatorname{grad}_{k} f_{n,p} \frac{\mathrm{d} \mathbf{k}_{n,p}}{\mathrm{d} t} + \operatorname{grad}_{x} \frac{\mathrm{d} \mathbf{x}_{n,p}}{\mathrm{d} t} = 0.$$

Уравнение показывает, что изменение во времени функций распределения для электронов и дырок в каждой точке фазового пространства (x, k) вызвано движением частиц в пространстве координат и моментов в результате действия внешних F_e и внутренних сил F_i.

Производная по времени вектора k_n связана с суммой внешних и внутренних сил в полупроводнике $F_n = F_e + F_i$ соотношением:

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{k}_n}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathbf{F}_n}{\hbar}$$

Функция распределения f_n определяется как вероятность согласно формуле расчёта концентраций п в полном объеме моментов V_k :

$$\frac{1}{4\pi^3} \int_{V_k} f_n(\mathbf{x}, \mathbf{k}, t) d\mathbf{k} = V(\mathbf{x}, t).$$

Изменение во времени функции распределения представляется в виде суммы двух членов - полевого и столкновений:

$$\frac{\partial f_n}{\partial t} = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{пол}} + \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{\text{ст}}.$$

Для нахождения (df/dt)_{ст} используют статистические методы описания физических явлений

Столкновения приводят к переходу частиц из одного состояния в другие с вероятностью $S_n(k, k')$. Тогда с помощью члена $S_n(k, k')dk'$, означающего вероятность столкновений в объеме моментов dk', можно записать интеграл члена столкновений

$$grad_{k} f_{n} \frac{F_{l}}{\hbar} = \int_{V_{k}} [(f_{n}(\mathbf{x}, \mathbf{k}, t)(1 - f_{n}(\mathbf{x}, \mathbf{k}', t))S_{n}(\mathbf{k}, \mathbf{k}') - f_{n}(\mathbf{x}, \mathbf{k}', t)(1 - f_{n}(\mathbf{x}, \mathbf{k}, t))S_{n}(\mathbf{k}', \mathbf{k})] d\mathbf{k}'$$

Первый член интеграла описывает уменьшение количества частиц в элементе объема dk' в результате прямых переходов из состояний k в состояние k'. Второе слагаемое определяет увеличение количества частиц в dk' в результате обратных переходов из состояния k' в k с вероятностью $S_n(k', k)$.

Производная по времени вектора x_n представляет групповую скорость носителей заряда

$$\frac{\mathrm{d}\mathbf{x}_n}{\mathrm{d}t} = \mathbf{v}_n$$

Обобщенное кинетическое уравнение Больцмана

$$\frac{\partial f_n}{\partial t} = \frac{\mathbf{F}_e}{\hbar} \operatorname{grad}_{\mathbf{k}} f_n + \mathbf{v}_n \operatorname{grad}_{\mathbf{x}} f_n =$$

$$= -\int_{v'_k} [f_n(\mathbf{x}, \mathbf{k}, t)(1 - f_n(\mathbf{x}, \mathbf{k}', t)) S_n(\mathbf{k}, \mathbf{k}') - f_n(\mathbf{x}, \mathbf{k}', t)) S_n(\mathbf{k}, \mathbf{k}') - f_n(\mathbf{x}, \mathbf{k}', t)(1 - f_n(\mathbf{x}, \mathbf{k}, t)) S_n(\mathbf{k}', \mathbf{k})] d\mathbf{k}'.$$
B стационарном состоянии
$$\frac{\partial f}{\partial t} = 0 \qquad \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{cr} = \left(\frac{\partial f}{\partial t}\right)_{non}$$

изменения функции распределения, создаваемые внешними полями и движением частиц, компенсируются столкновениями частиц.

Система кинетических уравнений (для электронов и дырок) при имитационном розыгрыше вероятных (по Монте-Карло) сценариев столкновений является чрезвычайно сложной, ее эффективное использование невозможно без определенных упрощений, учитывающих явление **релаксации**.

Процессы столкновений приводят к восстановлению нарушаемого полями равновесного распределения электронов и дырок. Их действие можно описать **временем релаксации** импульса (инерции) $\tau_{\rm p}(\kappa)$, равным среднему времени существования неравновесного состояния после выключения полей, вызвавших это отклонение.

В предположении, что время релаксации не зависит от внешних полей и нет вырождения полупроводника, КУБ имеет вид

$$\frac{\partial f_n}{\partial t} + \frac{\mathbf{F}_e}{\hbar} \operatorname{grad}_k f_n + \mathbf{v}_n \operatorname{grad}_x f_n = -\frac{f_n - f_{n0}}{\tau_p}$$

С использованием математических преобразований и пренебрегая магнитными полями может быть получено дифференциальное уравнение для дрейфовой скорости и напряженности электрического поля

$$\frac{\partial}{\partial t} (n\mathbf{v}_n) + \frac{q}{m_n^*} n\mathbf{E} + \frac{1}{m_n^*} \operatorname{grad} (nkT) = -\frac{n\mathbf{v}_n}{\tau_n}$$
$$\frac{\partial}{\partial t} (pv_p) - \frac{q}{m_p^*} p\mathbf{E} + \frac{1}{m_p^*} \operatorname{grad} (pkT) = -\frac{p\mathbf{v}_p}{\tau_p}$$
эффективная масса; T — температура решетки; v_n — дрейфовая

Дополнительное уравнение (для конкретной зонной структуры полупроводника):

где *m*_{*n*}* —

скорость

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \mathbf{v} \nabla E = q \mathbf{v} \mathbf{E} - \frac{1}{n} \nabla (n \mathbf{v} k T) + \frac{E - E_0}{\tau_E}$$

Уравнение непрерывности $\frac{\partial n}{\partial t} + \nabla (n \mathbf{v}) = \left(\frac{\partial n}{\partial t}\right)_{cT}$ 22

Уравнения для дрейфовой скорости электрического поля может быть переписано с учетом $\mu_n = q\tau_n/m_n^*$, $\mu_p = q\tau_p/m_p^*$

$$\tau_n \frac{\partial \mathbf{J}_n}{\partial t} + \mathbf{J}_n = q \mu_n n \left[\mathbf{E} + \frac{1}{n} \operatorname{grad} \left(n \, \frac{kT}{q} \right) \right]$$
$$\tau_p \frac{\partial \mathbf{J}_p}{\partial t} + \mathbf{J}_p = q \mu_f p \left[\mathbf{E} - \frac{1}{p} \operatorname{grad} \left(p \, \frac{kT}{q} \right) \right]$$

Для малых значений τ_p можно получить приближенные выражения векторов плотностей тока первого порядка:

$$\mathbf{J}_{n0} = q \boldsymbol{\mu}_n n \left[\mathbf{E} + \frac{1}{n} \operatorname{grad} \left(n \ \frac{kT}{q} \right) \right]$$
$$\mathbf{J}_{p0} = q \boldsymbol{\mu}_p p \left[\mathbf{E} - \frac{1}{p} \operatorname{grad} \left(p \ \frac{kT}{q} \right) \right]$$
$$\mathbf{J}_n = \mathbf{J}_{n0} + O(\boldsymbol{\tau}_n), \quad \mathbf{J}_p = \mathbf{J}_{p0} + O(\boldsymbol{\tau}_p)$$

В предположении постоянства температуры решетки и выполнения соотношений Эйнштейна:

$$D_n = \mu_n \frac{kT}{q} \qquad \qquad D_p = \mu_p \frac{kT}{q}$$

выражения для векторов плотностей тока записываются в виде суммы диффузионного и дрейфового членов, т. е. сводятся к каноническим выражениям.

$$J_n = q D_n \nabla n - q n \mu_n E_n$$

$$J_p = -qD_p \nabla \mathbf{p} + qp\mu_p E_p$$

Таким образом, в рассматриваемом случае электронные и дырочные потоки оказываются функциями концентраций, температур, напряженностей электрического поля, градиентов концентраций и температур, при этом эффективные температуры полупроводника можно считать локальными функциями электрического поля. Система уравнений квазигидродинамической модели дополнительно упрощается и соответствует дрейфово-диффузионному приближению, наиболее распространенному в моделировании полупроводниковых приборов.

Особенности физических являений в субмикронных полупроводниковых <u>структурах</u>

При уменьшении линейных размеров полупроводниковых структур, а также снижения рабочих температур размеры неоднородностей электроннодырочной плазмы (возникает при высокой концентрации электронов и дырок, которой можно достигнуть при помощи инжекции) в структурах становятся соизмеримыми с фундаментальными длинами, характеризующими физические свойства плазмы.

К таким фундаментальным длинам относятся:

Дебройлевская длина волны электронов (дырок)

$$\lambda = \frac{2\pi h}{mv_r}$$

<u>Длина свободного пробега или длина релаксации импульса</u>

$$\lambda_p = v_{\mathbf{r}} \tau_p$$

<u>Длина релаксации энергии</u>

$$\lambda_E = v_r \, V \, \overline{\tau_p \tau_E},$$

где m, v_T , τ_p , τ_e — характерная эффективная масса, тепловая скорость, времена релаксации импульса и энергии электронов, соответственно.

Из экспериментальных зависимостей скорости и энергии от напряженности электрического поля (для кремния) определяются соответствующие зависимости времен релаксации τ_p и τ_e от энергии для которых в целом выполняются соотношения для характеристических длин.



Зависимость скорости дрейфа и средней энергии от напряженности электрического поля

Зависимость времени релаксации импульса и энергии от средней энергии носителей заряда в кремнии

В предположении квазиупругого рассеяния носителей заряда в полупроводнике считается справедливо соотношение:

 $\lambda \ll \lambda_p \ll \lambda_E$

Например, для азотных температур (T \approx 77 K), m \approx 10⁻²⁸ г, Дебройлевская длина волны $\lambda \sim 0,1$ мкм.

При подвижных носителях, например в достаточно чистом GaAs, $\mu = 2 \cdot 10^5$ см/(B·c) и для тех же азотных температур и эффективных масс $\lambda_p = 0,5 \div 1$ мкм.

Если один из характерных размеров полупроводниковой структуры *l*~λ, то оказываются существенными квантовые эффекты, которые могут сильно влиять на электрические характеристики и параметры разрабатываемых полупроводниковых приборов.



Транспортные уравнения в TCAD

Выбор модели зависит от типа устройства и требуемой точности моделирования:

- дрейф-диффузионная модель

(изотермическое моделирование, маломощные устройства с большими активными областями)

- термодинамическая модель

(учитывает нагревание структуры за счет протекания токов; мощные устройства с большими активными областями, устройства с плохим теплоотводом)

- <u>гидродинамическая модель</u> (устройства с малыми размерами)

- модель Монте-Карло

(наибольшая степень точности для устройств с малыми размерами)

Дрейф-диффузионное приближение

Эффективные температуры полупроводниковой структуры считаются локальными функциями электрического поля для характерных размеров структуры *l*>> λ при этом система квазигидродинамических уравнений переходит в уравнение диффузионно-дрейфового приближения.

Каждое из соотношений ФСУ несмотря на достаточную большую общность, универсальность и правомочность имеют ограничения в следствии современных тенденций:

- малые геометрические размеры;
- высокие уровни легирования областей;
- высокие и сверхвысокие плотности токов.

Основные ограничения:

- при характерных временах изменения концентраций электронов и дырок, близких к временам максвелловской релаксации 10⁻¹² ... 10⁻¹³ с, необходимо учитывать электромагнитный характер потенциала, что приводит к появлению дополнительных членов в уравнении Пуассона;

- величину Е можно считать практически независящей от концентрации примесей при max(C_AC_D)≤10²¹ см⁻³;

- феноменологические электрофизические параметры полупроводника вводят теоретически и измеряют экспериментально при постоянных концентрациях (максимальные ограничения градиента концентрации $\operatorname{gradC} < C/l_{np}$, где l_{np} – длина свободного пробега носителей заряда).

Дрейф-диффузионная модель

Плотность тока носителей

$$\dot{J}_n = -nq\mu_n \nabla \Phi_n$$

$$\dot{J}_p = -pq\mu_p \nabla \Phi_p$$

µ_{n,p} – подвижность носителей заряда; Ф_{n,p} – квази-потенциал Ферми.

Квази-уровень Ферми позволяет описать систему, находящуюся не в равновесии

$$n = n_o + \delta n = n_i \exp(\frac{F_n - E_i}{kT}) \qquad p = p_o + \delta p = n_i \exp(\frac{E_i - F_p}{kT})$$

 $\delta_{n,p}$ – избыточная плотность электронов/дырок; $F_{n,p}^{}$ – квази-энергия Ферми.

Дрейф-диффузионная модель

Характеристики:

- статические вольт-амперные характеристики;
- малосигнальный АС-анализ;
- анализ во временной области.





Термодинамическая модель

Уравнения для плотности тока:

 $\dot{J}_n = -nq\mu_n(\nabla \Phi_n + P_n \nabla T)$ $\dot{J}_p = -pq\mu_p(\nabla \Phi_p + P_p \nabla T)$

Р_{п,р} – термоэлектрическая мощность

Для определения распределения температуры используется уравнение:

$$\frac{\partial}{\partial t}c_{\mathrm{L}}T - \nabla \cdot \kappa \nabla T = -\nabla \cdot \left[(P_{n}T + \Phi_{n})J_{n} + (P_{p}T + \Phi_{p})J_{p} \right] \\ - \left(E_{\mathrm{C}} + \frac{3}{2}kT \right) \nabla \cdot J_{n} - \left(E_{\mathrm{V}} - \frac{3}{2}kT \right) \nabla \cdot J_{p} + qR_{\mathrm{net}}(E_{\mathrm{C}} - E_{\mathrm{V}} + 3kT)$$

к – теплопроводность;

с_L – теплоемкость.

Эффект Пельтье

$$Q = J_n(\alpha_n \Delta E_n + (1 - \alpha_n) \Delta \varepsilon_n) \qquad Q = J_p(\alpha_p \Delta E_p + (1 - \alpha_p) \Delta \varepsilon_p)$$

$$Q = u_{0} \sigma_p \Delta E_p + (1 - \alpha_p) \Delta \varepsilon_p$$

Термодинамическая модель

Эффекты:

- моделирование в диапазоне температур;
- саморазогрев.



Гидродинамическая модель

Уравнения плотности тока

$$\dot{J}_n = q\mu_n \left(n\nabla E_{\rm C} + kT_n \nabla n + f_n^{\rm td} kn \nabla T_n - 1.5nkT_n \nabla \ln m_n \right)$$

$$\dot{J}_p = q\mu_p \left(p\nabla E_V - kT_p \nabla p - f_p^{\text{td}} kp \nabla T_p - 1.5pkT_p \nabla \ln m_p \right)$$

Уравнения энергетического баланса

$$\frac{\partial W_n}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{S}_n = \vec{J}_n \cdot \nabla E_{\rm C} + \frac{dW_n}{dt} \Big|_{\rm coll}$$

$$\frac{\partial W_p}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{S}_p = \vec{J}_p \cdot \nabla E_{\rm V} + \frac{dW_p}{dt} \Big|_{\rm coll}$$

$$\frac{\partial W_{\rm L}}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{S}_{\rm L} = \left. \frac{d W_{\rm L}}{dt} \right|_{\rm coll}$$

Поток энергии:

$$\dot{S}_n = -\frac{5r_n}{2} \left(\frac{kT_n}{q} \dot{J}_n + f_n^{\text{hf}} \hat{\kappa}_n \nabla T_n \right)$$

$$\dot{S}_p = -\frac{5r_p}{2} \left(\frac{-kT_p}{q} \dot{J}_p + f_p^{\text{hf}} \hat{\kappa}_p \nabla T_p \right)$$

$$\hat{S}_{L} = -\kappa_{L} \nabla T_{L}$$
 $\hat{\kappa}_{n} = \frac{k^{2}}{q} n \mu_{n} T_{n}$

Гидродинамическая модель

<u>Эффекты:</u>

-разогрев электронно-дырочной плазмы;

-превышение скорости носителей заряда над скоростью насыщения в областях сильного изменения электрического поля (эффекты «горячих» электронов); -отрицательная дифференциальная проводимость





Зависимость дрейфовой скорости электронов БТ от координаты с учетом и без учета (пунктир) разогрева носителей заряда

Гидродинамическая модель



напряжения база-эмиттер

Выходная ВАХ полевого транзистора

<u> Модель Монте-Карло</u>

Уравнение Больцмана описывает эволюцию во времени (t) функции распределения плотности $f(\mathbf{x}, \mathbf{k}, t)$ в одночастичном фазовом пространстве/

Кинетическое уравнение Больцмана

$$\frac{\partial f}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial \mathbf{x}} \cdot \frac{\mathbf{p}}{m} + \frac{\partial f}{\partial \mathbf{p}} \cdot \mathbf{F} = \left. \frac{\partial f}{\partial t} \right|_{\text{coll}}$$

Выражение, составляющее правую часть кинетического уравнения Больцмана - интеграл столкновений, определяющий скорость изменения функции плотности распределения частиц вследствие столкновений между ними:

Модель Монте-Карло

Зависимости скорости и концентрации электронов от координаты тонкослойного БТ, рассчитанные с помощью диффузионно-дрейфовой модели и метода Монте-Карло (пунктир)

Модель Монте-Карло

Сопоставление зависимостей граничной частоты для SiGe транзистора при использовании модели Монте-Карло и гидродинамической модели

Недостаток метода – высокие требования к вычислительным мощностям.